

真空磁控镀膜机

产品名称	真空磁控镀膜机
公司名称	锦州市太和区艺城真空设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	锦州市太和区化工1号
联系电话	86-04162361179 13940678125

产品详情

品牌	JED-1000型多功能磁控溅射多弧离子真空镀膜机	型号	JED-1000型
适用范围	氮化钛、碳化钛、氮化锆，及镍、铜、铝等膜层	产品别名	镀金机

用途特点：采用磁控溅射与多弧的物理沉积技术，可镀制氮化钛、碳化钛、氮化锆，及镍、铜、铝等膜层。可在陶瓷、不锈钢镀装饰膜、也可在量具、刀具、模具上镀制超硬膜。膜层光亮、耐磨、耐酸碱，是目前真空电镀多种功能的理想设备。

技术指标:1、工作室尺寸： 1000 × 1100 (mm) 2、极限真空： 5×10^{-4} 帕 (清洁空载)3、恢复真空时间：从大气抽至 2×10^{-2} 帕，时间 10分钟4、磁控源靶功率：30kw5、电弧源功率数量：2.5kw × 8只6、转动方式：公自转7、总功率：80kva8、总重量：约4.5吨9、机械占地面积：4平方米

机组配制：kt-500扩散泵1台、zjp-300罗茨泵1台、2x-70机械泵1台、2x-15机械泵1台。

电源配制：1、整机磁控控制柜1台。2、zxc160高频逆变弧源8台。3、脉冲偏压弧源控制柜1台（50kva两档转换）或计算机触摸式整机控制中心柜1台。